

半導体関連装置の需要拡大に対応し、開発力・生産能力を増強 伊奈テクノロジーセンターに新棟を建設

リンテックは、各種装置の開発・製造拠点である伊奈テクノロジーセンター(埼玉県北足立郡)において約 25 億円を投じ、新棟を建設しました。需要の拡大が続く半導体関連装置を中心とした新装置の開発力向上と生産能力のさらなる増強を目的に、この 10 月から稼働を開始します。

4 階建ての新棟を建設。10 月から稼働開始

当社の伊奈テクノロジーセンターは、半導体ウェハの裏面研削(薄化)工程、切断工程などで使われる特殊粘着テープの貼付・剥離装置や、商品パッケージに自動でラベルを貼付するラベリングマシンなど、各種装置の開発・製造拠点です。昨今の半導体の旺盛な需要を受けて半導体関連装置は現状の生産能力の上限に近い状況が続いており、また激しい市場変動を受けて短納期での受注が求められています。

こうした状況を踏まえて、このたび同センターに 4 階建ての新棟「開発棟」を建設し、各装置の設計、製造および評価・検証を行うスペースをそれぞれ増床することになりました。開発棟は 9 月 14 日に竣工し、10 月から稼働を開始します。

半導体関連装置の製造エリアは床面積比で 1.6 倍に増床

開発棟には、これまで既存棟で行っていた装置の設計や顧客要求仕様に応じた評価・検証などのスペースを移管し、開発エリアとして活用します。開発エリアは床面積比で従来の約 1.5 倍となり、半導体の製造技術の進展に伴う新装置の開発力向上を目指します。また、これに伴い既存棟の同スペースについては全て製造エリアに充当することで、各エリアが大幅に増床となります。特に装置の組み立て・調整・検査などを手掛ける製造エリアについては床面積比で約 1.6 倍となり、高まるニーズに応えられる体制を構築します。

開発棟には省エネを考慮して太陽光パネルを設置したほか、バリアフリーにも配慮した設計となっています。当社は今後も、半導体製造工程に欠かせないテープと装置をトータルで提案していくことで、お客様のニーズに応えられるよう努めていきます。



伊奈テクノロジーセンター「開発棟」の外観

■リリース内容に関するお問い合わせ

リンテック株式会社 広報・IR 室

〒173-0001 東京都板橋区本町 23-23 TEL.(03)5248-7741 FAX.(03)5248-7754 担当:阿部、高津

本リリースに使用している写真データは、<https://www.lintec.co.jp/pub/> からダウンロードしていただけます。

<補足資料>

概要

■伊奈テクノロジーセンター

○所在地:埼玉県北足立郡伊奈町

○開設:1983 年 7 月

○従業員数:308 人 (2026 年 9 月 1 日現在。派遣社員や関係会社社員などを含む)

■伊奈テクノロジーセンター 開発棟

○建築面積:約 1,000 m²

○延床面積:約 3,600 m²

○フロア構成:地上 4 階建

- ・1 階、2 階 開発エリア (顧客要求仕様に応じた装置評価・検証)
- ・3 階 設計エリア
- ・4 階 設計エリア、会議室など

○総工費:約 25 億円

○竣工:2026 年 9 月